激光诱导烧结对 TOPCon 太阳电池接触性能影响*

谢一博1)2) 方超炎2) 陈德爽2) 何悦2)† 黄仕华1)‡

1) (浙江师范大学物理与电子信息工程学院,金华 321004)

2) (横店集团东磁股份有限公司,金华 322118)

(2024年9月29日收到; 2024年11月13日收到修改稿)

激光诱导烧结又称为激光增强接触优化 (LECO),可以显著降低 TOPCon 太阳电池金属电极与硅之间的 接触电阻,提高电池效率.首先,本文研究了反向偏压、激光强度等 LECO 工艺参数对 TOPCon 电池性能的 影响,并对其影响机理进行了详细的讨论与分析.其次,研究了二次高温烧结与二次 LECO 工艺对电池性能 的影响.当二次烧结温度从 280 ℃ 升高至 680 ℃ 时,电池效率从 26.35% 急剧下降至 1.3%. 但是,对经过二次 高温烧结的电池片再进行二次 LECO 处理,电池效率可以恢复到二次高温烧结前的水平.采用改良后的纯银 浆料制备的 TOPCon 电池,在没有经过 LECO 处理之前,由于银电极与硅没有形成有效的金属半导体接触, 电池平均效率只有 0.02%. 经过 LECO 处理后,使用纯银浆料的电池效率提升至 26.35%,比使用传统银铝浆料 的参考电池提高了 0.41%.最后提出了 LECO 工艺诱导银-硅接触形成的物理模型,对二次高温烧结及二次 LECO 处理如何影响电池性能给出了合理的解释,这对于进一步理解和优化 LECO 工艺在 TOPCon 太阳电池中的 应用具有重要意义.

关键词:激光诱导烧结,TOPCon太阳电池,接触形成,二次高温烧结
PACS: 88.40.jj, 88.40.fc, 88.30.gg, 72.20.Jv
DOI: 1
CSTR: 32037.14.aps.73.20241372

DOI: 10.7498/aps.73.20241372

1 引 言

根据国际能源署 (IEA) 报告,目前在全球 85% 的国家和地区光伏发电已成为增长速度最快 及最廉价的电能之一,预计 2050 年全球 30% 的电 力将由光伏供给. 2023 年我国光伏并网发电量为 0.78 万亿千瓦时,占全社会用电总量的 8.4%. 晶硅 太阳电池兼具转换效率高、稳定性好、技术成熟等 优点,目前占据了光伏市场接近 95% 的份额. 隧穿 氧化层钝化接触 (TOPCon) 电池是由超薄 (1— 2 nm)氧化硅和重掺杂多晶硅组成^[1-5],是近年来 快速发展的一种新型晶硅太阳电池技术. TOPCon 电池采用全面积多晶硅/氧化硅钝化接触取代了发 射极及背面钝化 (PERC) 电池的局部接触, 抑制了 金属-硅界面处的少数载流子复合, 同时允许多数 载流子通过超薄氧化硅量子隧穿的方式进行传输, 获得具有低电阻率接触的优异表面钝化, 并且能够 在硅太阳电池中实现更高的效率^[6-10]. TOPCon 电池 的理论极限效率达到 28.7%, 高于硅异质结 (HJT) 电池 (28.5%) 与 PERC 电池 (24.5%), 是最接近晶 体硅太阳能电池理论极限效率 (29.4%) 的晶硅太 阳电池^[11-13]. 除了提升效率的潜力外, TOPCon 电 池还与现有 PERC 电池的高温工艺兼容, 具有更 高的成本效率. 由于 n 型单晶硅片的少子寿命高 于 p 型硅片, n 型电池的光诱导衰减、温度系数低

^{*} 浙江省重点研发计划 (批准号: 2021C01006) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: hey@dmegc.com.cn

[‡] 通信作者. E-mail: huangshihua@zjnu.cn

^{© 2024} 中国物理学会 Chinese Physical Society

于 p 型电池, n 型 TOPCon 电池目前已成为主流 光伏企业的首选^[14], 市场份额预计在未来 5 年内 超过当前主流的 PERC 电池^[15].

目前大面积 n 型 TOPCon 电池 (182 mm × 182 mm) 的最高效率为 26.89%, 是由晶科能源在 2023 年 10 月创造的^[16]. 然而, 限制 n 型 TOPCon (n-TOPCon) 电池效率进一步提升的一个关键因 素是电池正面 p⁺发射极与金属的接触复合损失, 其饱和电流密度 (*J*₀) 高达 500 fA/cm^{2[17]}. 降低 n-TOPCon 电池正面的接触复合最常用的办法是采 用选择性发射极 (SE) 工艺, 在金属栅线接触区域 的发射极进行高浓度掺杂, 而在非接触区域的发射 极进行较低浓度的掺杂, 杂质扩散的增强屏蔽效应 可以减小金属接触区域的整体复合, 同时也降低接 触电阻率^[11]. 除了 SE 工艺之外, 也可以在金属-硅 界面插入薄界面层或叠层, 以实现金属与硅之间良 好的钝化和欧姆接触^[18,19].

随着 n-TOPCon 技术的发展, 在丝网印刷银 (Ag) 电极和 p⁺发射极之间形成有效的欧姆接触是 一个主要挑战. 将传统的银浆料应用于掺硼的 p⁺ 发射极时, 由于 p⁺发射极中的空穴不容易与浆料中 的银离子产生还原反应形成银微晶, 采用银浆料对 p⁺发射极进行金属化会导致较大的接触电阻^[20-22]. 在银浆料中添加少量铝 (Al), 铝可以促进硼掺杂发 射极中银-铝尖刺的形成, 为金属化提供了直接的 导电通道, 从而显著降低接触电阻^[23-26]. 然而, 由 于铝的化学活性比银强, 银-铝浆料对钝化层会造 成过度的破坏, 增大了金属与硅之间的复合损失^[27,28]. 另外, 银-铝浆料经历高温烧结后, 金属栅线内部会 形成大量的空洞, 降低了电池组件的稳定性^[29]. 为 了克服这些缺点, 使用无铝的银浆料是光伏行业的 一个重要研究课题.

为了改善TOPCon 电池正面金属化接触, 人 们也开始探索外部高浓度载流子注入以改善金属 与硅接触的新思路.目前激光载流子注入被称为激 光诱导烧结,也被称为激光增强接触优化 (laser enhanced contact optimization, LECO), 是 Mayberry 等^[30]在 2019年提出的优化金属-半导体接触 的方法. Krassowski 等^[31]报道了 PERC 电池经过 LECO 处理后, 开路电压 ($V_{\rm OC}$)增大 6.9 mV, 填 充因子 (FF)增大 0.42%, 短路电流密度 ($J_{\rm SC}$)增大 0.08 mA/cm², 效率 ($E_{\rm ff}$)提高了 0.38%. Fellmeth 等^[32]报道了在经过 LECO 处理后, n-TOPCon 电 池效率提高了 0.6%. Fan 等^[33] 发现 LECO 处理可 以提高 n-TOPCon 太阳能电池的整体性能, V_{OC} 增大 3.6 mV, FF 增大 0.25%, *E*_{ff} 提高了 0.2%.

在过去的几年里,人们研究了 LECO 的工作 机理以及基于 PERC 与 TOPCon 电池的银-硅接 触的相应内部机制.在 LECO 过程中,激光束扫描 电池的正面以局部激发光生载流子,同时,在电池 的两侧施加反向偏压以形成局部高密度电流^[34,35]. 由此产生的高密度电流通过局部的金属-半导体接 触界面,促进金属与硅之间的相互扩散,即使对于 低掺杂浓度的发射极,也能显著降低金属与硅之间 的接触电阻,而不会损害银金属化区域下方的钝 化[32,33,36]. Großer 等[37] 发现了新的独特半球形银/ 硅相,并引入了电流烧结接触模型. Höffler 等^[38] 利用等效电路模型和传热模型, 仿真计算了在 LE CO 过程中银-硅界面处局部产生的电流和温度,发 现通过接触界面的电流密度可达 MA/cm² 量级, 只有当接触区域被低导热材料 (例如金属浆料中玻 璃体)包围时,界面局部温度才会高于硅熔点.

目前, LECO 工艺不再局限于优化基于接触不 良的劣质太阳电池, 预计作为标准工艺步骤引入至 TOPCon 电池的现有工艺流程中, 以提高电池效 率.采用 LECO 工艺, 不仅可以省略标准 TOPCon 电池制备工艺中的 SE 工艺还允许使用更薄的多晶 硅层以降低其寄生吸收, 进一步提高电池效率^[32,30]. 同时, LECO 工艺允许 TOPCon 太阳能电池正面 使用的浆料不含铝, 从而提高电池组件的可靠性.

为了充分挖掘 LECO 工艺在 TOPCon 电池 中的应用潜力,有必要进一步研究基于 n-TOPCon 电池掺硼 p+发射极的 LECO 工艺的银-硅接触机 制,以及 LECO 工艺参数是如何影响电池性能及 其影响机理,目前这方面的研究很少.本文采用特 殊银浆替代银-铝浆作为 n-TOPCon 电池掺硼 p+ 发射极的金属化浆料,研究了 LECO 工艺参数 (如 反向偏置电压、激光强度等)对电池性能的影响, 对其影响机理进行深入分析.其次,在实验上首次 观察到经过 LECO 工艺然后进行二次高温烧结处 理,电池效率出现显著下降,如果再进行二次 LECO 处理, 电池效率可以重新恢复. 最后, 通过聚焦离 子束扫描电子显微镜 (FIB-SEM), 对电池金属栅 线与硅界面处的接触形成进行微观结构分析,揭示 二次高温烧结导致电池性能下降以及二次 LECO 处理导致电池性能恢复的内在机理.本研究不仅

为 TOPCon 太阳电池的制造工艺优化提供了有益的指导,也为光伏行业提供了提升晶硅太阳电池性能和降低电池制造成本的新途径.

2 实验描述

2.1 电池片制备

TOPCon 电池的结构及其量产制备工艺流程 如图 1(a), (b) 所示. 电池片基底为金刚线切割的 n 型直拉单晶硅片, 其电阻率为 1—5 Ω·cm, 厚度 为 180 μm, 面积为 182 mm ×182 mm.



图 1 (a) TOPCon 电池的结构示意图; (b) TOPCon 电池 制备工艺流程示意图; (c) LECO 工艺原理示意图, 激光在 电池片局部诱导产生的高密度光生载流子 (电子和空穴), 在反向偏压下向电池金属电极接触点迁移, 并在接触界面 处产生大的电流密度

Fig. 1. (a) Schematic diagram of TOPCon solar cells; (b) schematic diagram of preparation process for TOPCon solar cells; (c) schematic diagram of LECO process principle. The high-density photogenerated carriers (electrons and holes) induced by laser in the local area of the solar cells migrate towards the contact point of the metal electrode under reverse bias, and generate a large current density at the contact interface.

1) 清洗制绒. 首先把硅片在含有 NaOH (质量 分数为 1%—3%) 与 H₂O₂(体积分数为 2%—5%) 的去离子水溶液中高温 (50—60 ℃) 清洗 1—2 min. 然后,采用 NaOH (质量分数为 3%—5%)、制绒添 加剂 (质量分数为 0.1%—0.33%)、去离子水组成的 制绒液,在 80—84 ℃ 温度下对硅片制绒 5—8 min. 制绒完成后,在相同条件下,采用 NaOH 和 H₂O₂ 的溶液再次清洗硅片.最后,用去离子水清洗硅片 并干燥.

2) 正面硼扩散. 采用气态三溴化硼 (BBr₃) 在 高温 (100—1100 ℃) 炉内对硅片进行扩散掺杂.

3) 背面与边缘刻蚀. 利用 HF 与 HNO₃ 混合 溶液对硅片进行单面和边缘刻蚀, 去除背表面和边 缘的硼硅玻璃 (BSG) 层和硼扩散层, 达到背面抛 光和边缘绝缘的目的.

4) 氧化硅/本征多晶硅生长.采用热氧化法在 硅片背面生长厚度为 1.0—2.0 nm 的氧化硅层,利 用低压化学气相沉积 (LPCVD) 法在 550—600 ℃ 温度下生长厚度约为 150 nm 的本征多晶硅薄膜.

5) 多晶硅磷掺杂. 在三氯氧磷 (POCl₃) 扩散 炉中进行磷掺杂以形成 n 型重掺杂多晶硅 (n⁺⁻poly-Si).

6) 正面多晶硅刻蚀与硼 (磷) 玻璃层去除. 采 用单面 NaOH 刻蚀工艺去除 n⁺-poly-Si 在硅片前 表面的包裹,采用 HF 单面刻蚀工艺去除硅片正面 的 BSG 层与背面的磷硅玻璃 (PSG) 层, 然后对硅 片进行 RCA 清洗 (硅片标准的湿式化学清洗法).

7) 表面抗反射层与钝化层生长.采用原子层 沉积 (ALD) 法和等离子体化学气相沉积 (PECVD) 法,先后在硅片前表面沉积氧化铝 (AlO_x) 和氮化 硅 (SiN_x) 层,形成前表面钝化和抗反射层.背表面 的多晶硅层也采用 PECVD 生长的 SiN_x 层覆盖.

8) 丝网印刷与烧结. 将银铝浆料与银浆料进行
丝网印刷, 然后在带式炉中进行高温烧结 (780 ℃),
分别形成前后表面的接触金属栅线.

2.2 光注入

电池片经过高温烧结之后,在较高的温度 (400—500℃)条件下,采用光注入(LED为光源、 注入时间 30—60 s)的方法,使硅体内的氢改变带 电状态,从而能很好地钝化衰减态的硼氧复合体, 使其转变成稳定的再生态,后续持续的光照不会引 起电池性能的下降^[36,37].

2.3 LECO 处理

光源为波长为 1064 nm 的连续激光, 激光束

光斑直径为 80 μm, 激光最大功率为 1 kW. 在电 池片两端施加 10-20 V 的反向偏压, 激光照射在 电池片正面金属副栅线之间的区域上,在该区域内 激光产生的局部高浓度光生载流子在反向偏压作 用下形成了大的光生电流,如图 1(c) 所示. 激光沿 着电池片正面细栅线之间的区域进行逐行扫描,扫 描速度为 50 m/s, 单个电池片扫描需要约 0.8 s. 在 激光光斑扫描的瞬间, 仅仅在光斑直径为 80 µm 的局部面积下产生的光生电流能够导通,此时产生 的瞬时电流密度高达 106—108 A/cm². 若此局部光 照区域处的金属与硅之间接触较差或具有很高的 接触电阻,电流在这些局部区域产生的焦耳热能够 引发烧结,促使金属和硅之间的互相扩散现象,从 而导致接触的形成. 当通路开口尺寸很小 (即激光 光斑面积), 而激光光强很大时, 电流密度则很大, 电流产生的焦耳热使得接触电阻大的局部区域急 速升温,进而形成有效的合金.与脉冲激光相比, 采用连续激光束作为光源,在激光照射局部区域产 生的光生载流子在反向偏压下形成的电流保持持 续,提供稳定的焦耳热效应,同时保持恒定的低峰 值功率以降低对电池的热损伤.

2.4 电池的光电特性与微观结构测试

2.4.1 电致发光测试

在暗室条件下,为了模拟实际使用过程中太阳 光照射在太阳电池上产生的电流,对电池施加正向 偏压 (0.8—2.0 V),向电池注入大量非平衡载流子.

2.4.2 接触电阻测试

测量金属-半导体界面的接触电阻 ($R_{\rm C}$) 的常 用方法是传输长度法 (TLM),也称为传输线法.传 统的 TLM 测量图案由一组平行的金属电极组成, 相邻电极之间具有不同的间距 (d).电阻 ($R_{\rm T}$) 的测 量是在相邻电极之间进行的,绘制 $R_{\rm T}$ 与d的曲线 图 (如图 2(b) 所示),最后拟合曲线获得接触电阻 $R_{\rm C}$.对于实际量产的晶硅电池片来说,电池片正面 金属副栅线是等距排列的,如果在相邻的栅线之间 测量电阻 $R_{\rm T}$,则 $R_{\rm T}$ 恒定不变,进而不能从 $R_{\rm T}$ 与d的曲线中拟合接触电阻.由于量产晶硅电池片的 电池片正面金属副栅线宽度为 20—40 µm、金属副 栅线的间距 (d_0)为 1.2—1.5 mm,栅线宽度相对栅 线间距来说可以忽略不计,因此电阻 $R_{\rm T}$ 的测量可 以一端固定在一个栅线上,另一端固定在间距为 *nd*₀ (*n* = 2, 3, 4, …) 的栅线上, 这也就可从 *R*_T 与 *d* 的曲线中拟合获得接触电阻. 图 2(c) 为 TLM 测 试结构图, 图 2(a) 为两个电极之间的简化等效电 路图.



图 2 (a) 两条金属副栅线之间测量的简单等效电路; (b) TLM 方法中电阻与电极间距的函数关系; (c) TLM 方法的测试 结构

Fig. 2. (a) Simple equivalent circuit for measurements between two metal subgate lines; (b) resistance as a function of electrode spacing in TLM method; (c) test structure of TLM method.

TLM 测试时, 在相距整数倍间距的金属副栅 线之间施加恒定的电流 *I*, 测量电压 *V*, 则这两条 栅线之间的电阻 $R_{\rm T} = V/I$. 根据图 2(c), $R_{\rm T}$ 可以 写为

$$R_{\rm T} = 2R_{\rm m} + 2R_{\rm C} + R_{\rm semi},\tag{1}$$

式中, $R_{\rm m}$ 为金属副栅线电阻, $R_{\rm C}$ 为金属副栅线与 晶硅电池 p⁺发射极之间的接触电阻, $R_{\rm semi}$ 为两条 栅线之间发射极的薄层电阻. $R_{\rm semi}$ 可写成 $R_{\rm sh}d/L$, 其中 $R_{\rm sh}$ 为发射极薄层的方块电阻, d 为两条栅线 之间距离, L 为栅线长度. 通常情况下, $R_{\rm m} \ll R_{\rm C}$, 因此, $R_{\rm T}$ 又可以写为

$$R_{\rm T}(d) = 2R_{\rm C} + R_{\rm sh}\frac{d}{L}.$$
 (2)

理论上 $R_{\rm T}$ 与 d存在线性关系,通过直线的斜率与 截距求得 $R_{\rm sh}$ 与 $R_{\rm C}$ 的值.

由于接触电阻的大小一般还与接触面积有关, 因此采用与接触面积大小无关的接触电阻率 (ρ_C) 可以更好地表征接触特性.对于金属-半导体接触, 接触电阻并不等于接触电阻率与接触面积的乘积, 因为电流将倾向于积聚在接触点的内边缘以下.考 虑了接触点的有效传输长度 $(L_{\rm T})$, 且 $\rho_{\rm C} = R_{\rm sh}L_{\rm T}^{2}$ ^[38], 所以 $L_{\rm T}$ 可以通过图 2(b) 中拟合曲线的截距求出.

2.4.3 FIB-SEM 测试

为了利用 SEM 观察金属浆料与硅之间的接触 界面,使用 HF, HCl, H₂O 混合溶液 (体积比为 1:1:5)选择性地去除金属栅线和金属浆料中的玻 璃体.利用 FIB 的溅射刻蚀功能,可以定点切割样 品并观测横截面来表征截面形貌尺寸,还可以结合 能量色散谱仪 (EDS)来检测截面的成份,对金属栅 线与硅界面处的接触形成进行微观结构分析.

3 结果与分析

3.1 LECO 工艺参数对电池性能影响

针对同一批次的电池片,在 5—32 V 的不同反向偏压 $(V_{\rm R})$ 下进行 LECO 工艺处理,激光辐照强

度固定为 5 MA/cm², 测量电池正面的 $\rho_{\rm C}$ 以及电 池性能的变化, 如图 3(a) 所示. 当 $V_{\rm R}$ 为 5 V 时, $E_{\rm ff}$ 只有 2.14%, 随着 $V_{\rm R}$ 的增大, 电池效率快速提升, 在 $V_{\rm R}$ 为 14 V 时, $E_{\rm ff}$ 达到最大值 26.35%. 然后, 当 $V_{\rm R}$ 进一步增大, $E_{\rm ff}$ 开始逐渐下降, 当 $V_{\rm R}$ 为 32 V 时, $E_{\rm ff}$ 减小至 13.78%. 电池的 FF 随 $V_{\rm R}$ 的变化情 况与 $E_{\rm ff}$ 随 $V_{\rm R}$ 的变化完全相同, 如图 3(b) 所示. $V_{\rm R}$ 从 5 V 增至 32 V 的过程中, FF 先从 0.247 增至最 大值 0.846($V_{\rm R}$ = 14 V), 然后减至 0.622, 但是, $V_{\rm OC}$ 发生的变化却很小, $V_{\rm OC}$ 维持在 0.725—0.745 V 之间变化.

在 LECO 处理过程中, 电池正面的接触电阻率 随反向偏压的变化情况正好与电池效率的变化相反, 如图 3(a) 所示. 当 $V_{\rm R}$ 为 6 V 时, $\rho_{\rm C}$ 为 37 mΩ·cm², 当 $V_{\rm R}$ 继续增大时, $\rho_{\rm C}$ 为快速减小, $V_{\rm R}$ 增至 14 V 时, $\rho_{\rm C}$ 达到最小值 1.9 mΩ·cm². 然后, 当 $V_{\rm R}$ 进一 步增大, $\rho_{\rm C}$ 开始逐渐增大, 当 $V_{\rm R}$ 为 32 V 时, $\rho_{\rm C}$ 增至 11.5 mΩ·cm².



图 3 (a) 反向偏压对电池效率与接触电阻率的影响; (b) 反向偏压对开路电压与填充因子的影响; (c) 激光光强对电池效率与填充因子的影响; (d) 激光光强对开路电压与短路电流的影响

Fig. 3. (a) Influence of reverse bias on cell efficiency and contact resistivity; (b) influence of reverse bias on open circuit voltage and fill factor; (c) influence of laser intensity on efficiency and fill factor; (d) influence of laser intensity open-circuit voltage and short-circuit current.

单晶硅太阳电池具有 p+-n 结特性, 对电池 施加较小的反向偏压,如1.0V时,反向电流为 1.6 μA/cm², 如图 4 所示, 此时电池处于不导通状 态. 当反向偏压增至很大时, 比如 10-22 V, 反向 电流将大幅增大,达到了 17-140 μA/cm².此时, 单晶硅太阳电池将被击穿,电池处于导通状态.值 得注意的是, 在图 4 中, 电流密度大于 0.25 mA/cm² 时,由于测量保护电流的限制,随着电压增大,电 流显示不再增大. 当电池受到光照时, 由于光生伏 特效应,在两端产生光生电压,电池相当于电流源, p+端为电源正极. 如果同时对电池施加反向偏压和 局部光照处理,则电流在电池局部光照区域是处于 导通状态的. 对于金属与硅之间接触性能较差的太 阳电池, 施加反向偏压, 并通过局部激光照射, 形 成局部通路开口,反向电流从该开口处流过,而其 他未被激光照射的区域则仍为断路状态. 当局部通 路开口尺寸很小, 而激光光强很大时, 反向偏压下 产生的电流密度也很大.由于焦耳热效应,电流通 过的金属电极与硅之间接触电阻较小的区域迅速 升温,进而形成金属与硅的合金.同时,由于升温 区在接触区内部, 电流会促进金属-半导体接触形 成的电化学反应, 大幅增强接触效果. 直径为 80 µm 的激光光束以 50 m/s 的速率对电池进行扫描时, 激光照射在直径为 80 μm 局部区域的时间为 1.6 μs, 快速的热传递不会造成热积累,因而不会形成对电 池钝化层的破坏,故LECO加工处理可看作是"冷 加工".





在反向偏压作用下,电流在激光照射的局部区 域导通,当反向偏压逐渐增大,电流产生的焦耳热 也增大,金属电极与硅之间的接触形成合金的效果 越好,其接触电阻就越低,导致电池的填充因子越 高, 电池的效率也就越高, 如图 3(b) 所示. 随着反 向偏压的进一步增大,如 20 V时,电池有可能会 被反向击穿.一旦电池被反向击穿,光照区域与非 光照区域均处于导通状态,由于电流的分流作用, 与电池没有被反向击穿时相比,此时光照区域的局 部导通电流密度要小很多,因此导致焦耳热也小很 多,金属与硅之间的接触电阻变大,电池的效率降 低, 如图 3(b) 所示. 在反向偏压从 5 V 增至 32 V 的过程中,电池的填充因子先增大后减小,与电池 接触电阻的先增大后减小的变化趋势完全相同. 这 说明 LECO 工艺中激光产生的局部焦耳热效应是 导致电池效率提升的原因. 在反向偏压的增大过程 中,电池开路电压只有轻微的减小,下降幅度为3%, 这也说明激光局部热效应不会形成对电池钝化层 造成破坏.

图 3(c), (d) 给出了 LECO 工艺中激光光强 对电池性能影响,其中反向偏压固定为14 V. 当光 强小于 30 MW/cm² 时, Eff 几乎保持在 26.2% 不 变. 当光强从 30 MW/cm² 增至 100 MW/cm² 时, Eff从 26.35% 轻微下降至 26.02%. 激光光强大于 100 MW/cm² 时, $E_{\rm ff}$ 随光强的增大明显降低, 光 强从 100 MW/cm² 增至 375 MW/cm² 时, E_{ff} 从 26.02%降低到 18.67%, Eff 值下降了 28% 左右, 如 图 3(c)所示. 在激光光强的变化过程中, FF 的变 化趋势与 Eff 完全相同, 光强小时, FF 保持在 0.84, 而当光强增至 375 MW/cm² 时, FF 下降到 0.65, FF 值下降了 24%. 在增大光强的过程中, Voc 从 0.745 V下降至 0.695 V,下降幅度为 7%, 而 J_{SC} 从 41.8 mA/cm² 下降至 40.8 mA/cm², 下降幅度 为 3%, 如图 3(d) 所示. 在 LECO 加工处理过程 中,随着激光光强的增大,激光在电池片局部区域 诱导产生的光生载流子浓度越大,在反向偏压作用 下,这些光生载流子在金属电极与硅接触的界面 处产生的电流密度越大,产生的焦耳热也越大,从 而导致金属与硅之间的接触电阻就越低,电池的 效率越高. 当激光强度增至~MW/cm²时, 金属与 硅已经形成了良好的欧姆接触,再增大激光强度 (比如 100 MW/cm²), 电池性能几乎没有改变. 但 是,随着激光照射强度的继续增大,当强度大于 100 MW/cm²时,电池前表面的钝化层和硅可能 开始熔化,钝化层遭受破坏,导致电池前表面的复 合损失有所增大.另外,由于熔化的钝化层与硅存 在相互扩散,使得电池发射极的方阻以及金属与硅 的接触电阻增大较大,从而导致电池的填充因子有 较大的增大.

3.2 二次烧结与二次 LECO 对电池性能 影响

通过调整合适的反向偏压和激光光强, 经过 LECO处理后, 电池片的效率确实得到了显著的提 升. 经历了一次 LECO处理的电池片, 在带式烧结 炉中再进行二次烧结, 随着二次烧结温度 ($T_{2nd-firing}$) 的逐渐升高, 电池效率开始下降. 电池的 FF 随 $T_{2nd-firing}$ 的变化规律与 $E_{\rm ff}$ 的变化完全相同, 如图 5(a) 所示. 当 $T_{2nd-firing}$ 低于 280 °C, $E_{\rm ff}$ 值保持为 26.35%, FF 为 0.84, 没有任何下降. 当 $T_{2nd-firing}$ 从 280 °C 增至 500 °C 时, $E_{\rm ff}$ 从 26.35% 减小到 24.43%, FF 从 0.84 减小到 0.8. 随着 $T_{2nd-firing}$ 继续升高, $E_{\rm ff}$ 和 FF 开始急剧下降, 当 $T_{2nd-firing}$ 为 680 °C 时, $E_{\rm ff}$ 仅为 1.15%, FF 仅为 0.25. 电池的 J_{SC} 随 $T_{2nd-firing}$ 的变 化规律与电池效率的变化基本相同,如图 5(b)所示. $T_{2nd-firing}$ 低于 500 ℃ 时, J_{SC} 保持为 41.7 mA/cm² 不变; $T_{2nd-firing}$ 大于 500 ℃ 时, J_{SC} 快速下降,当 $T_{2nd-firing}$ 为 680 ℃ 时, J_{SC} 仅为 5.9 mA/cm². 电池 的 V_{OC} 随 $T_{2nd-firing}$ 的变化非常小, $T_{2nd-firing}$ 从 180 ℃ 升至 680 ℃, V_{OC} 从 743 mV 减至 733 mV, 降低了 1.3%,如图 5(b) 所示. 当 $T_{2nd-firing}$ 从 180 ℃ 升至 480 ℃, ρ_{C} 从 2.25 mΩ·cm² 缓慢增大至 4.98 mΩ·cm², 然后随着 $T_{2nd-firing}$ 继续升高, ρ_{C} 快速增 大,当 $T_{2nd-firing}$ 升高至 560 ℃ 时, ρ_{C} 已经超出了 测量仪器的最大量程 (120 mΩ·cm²),随着 $T_{2nd-firing}$ 的继续升高, ρ_{C} 显示不再增大,如图 5(c) 所示.

采用电致发光 (EL) 技术对电池进行成像,可 以分析二次烧结温度对电池内部缺陷分布的影响. 随着二次烧结温度的升高,电池片的 EL 图像开始 逐渐变暗,尤其是烧结温度大于 500 ℃ 的 EL 图 像出现了严重的黑色区域,如图 6(a) 所示. EL 依



图 5 (a), (b) 二次烧结温度对电池效率与填充因子、开路电压与短路电流的影响; (c), (d) 二次烧结温度以及随后的二次 LECO 工艺对接触电阻、电池效率的影响

Fig. 5. (a), (b) Influence of secondary sintering temperature on efficiency and filling factor, open circuit voltage and short circuit current; (c), (d) influences of secondary firing temperature and subsequent secondary LECO process on contact resistivity, efficiency of solar cells.



图 6 二次烧结温度 (a) 以及随后的二次 LECO 工艺 (b) 对电池 EL 图像的影响 Fig. 6. Influences of secondary firing temperature (a) and subsequent secondary LECO process (b) on EL images of solar cells.

靠从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合 而发光, 再利用近红外成像系统获得 EL 图像. EL 图像的亮度正比于电池的少子扩散长度与电流密 度,电池片某个位置注入少子的扩散长度越长,EL 亮度越亮,反之越暗.晶硅电池中如果存在高密度 缺陷与杂质,形成的复合中心会导致少子寿命的降 低,从而显示出来的 EL 图像较暗.在晶硅电池中 有裂纹和断栅的地方, 电子很难注入到 p-n 结中, 无法形成复合发光,因此 EL 图像也很暗.因此,随 着二次烧结温度的升高, 电池片的 EL 图像开始逐 渐变暗,这说明电池片出现断栅的现象,也就是金 属电极与硅之间的接触性能出现了恶化. 二次烧结 温度高于 500 ℃ 的 EL 图像出现了严重的黑色区 域,表明此时电池的电极接触性能出现了大幅下 降,这与测量得到的接触电阻率随着二次烧结温度 升高而急剧上升相吻合,如图 5(c) 所示.

经历了一次 LECO 处理的电池片, 然后在带 式烧结炉中进行不同温度的二次烧结, 最后再进行 二次 LECO 处理, 可以发现, 电池效率可以重新恢 复到二次烧结前的水平, 如图 5(d) 所示. 当二次烧 结温度从 180 ℃ 升高至 680 ℃, 电池效率从 26.35% 降低至 1.15%, 然后经过二次 LECO 处理, 电池效 率可以从 1.15% 恢复到 25.47%, 比二次烧结前的 效率减小了 0.78%. 随着二次烧结温度的升高, 经 历二次 LECO 后的电池片 EL 图像基本上没有变 暗, 如图 6(b) 所示, 这说明二次 LECO 修复了金 属电极与硅之间的接触性能. 在不同经历了不同温 度的二次烧结后, 再进行二次 LECO 处理, 测量得 到电池的接触电阻率为 2—4 mΩ·cm², 如图 5(c) 所示, 接触电阻率恢复到二次烧结前的水平.

3.3 与 LECO 工艺配套的改良纯银浆料对 电池性能影响

采用 LECO 工艺以后,可以使用改良后的纯 银浆料代替传统的银铝浆料,不同浆料在经过 LECO 工艺处理前后对电池效率有很大的影响,如 图 7 所示.传统的银铝浆料中含有 1%—1.5% 的铝 元素,且含有腐蚀性较强的玻璃料 (含有质量分数 为 40%—70% 氧化铅),而改良后的纯银浆料采用 了腐蚀性较低的玻璃料 (含有质量分数为 20%— 50% 氧化碲).从图 7 可以看出,在 LECO 处理之 前,使用改良后的纯银浆料的电池效率为 0.02%, 远远低于使用传统银铝浆料的电池效率 (24.44%). 在 LECO 工艺处理之前,改良后纯银浆料由于缺 乏铝的腐蚀性,导致银难以与硅片形成有效的接 触,而传统银铝浆料由于铝的腐蚀性形成了银铝尖 刺,为金属化提供了直接的导电通道,从而电池可 以获得很高的效率 (24.44%). 经过 LECO 工艺处 理后,使用两种浆料的电池效率均发生了显著变 化,传统银铝浆料的电池效率从 24.44% 增大至 25.94%,而改良后的纯银浆料的电池效率从 0.02% 增大至 26.35%,比传统银铝浆料的电池效率提升 了 0.41%.



图 7 不同浆料在经过 LECO 工艺前后对电池效率影响 Fig. 7. Influence of different slurries on the efficiency of solar cells before and after LECO process.

使用改进后的纯银浆料并结合 LECO 处理, 电池性能得到了显著提升.未经过 LECO 处理的 电池尽管钝化效果好,但由于接触不良导致非常高 的接触电阻,使得电池效率接近零.而经过 LECO 处理的电池在保持良好钝化效果的同时,显著降低 了接触电阻,优化了电流传导性能.采用改进后的 纯银浆料并结合 LECO 处理,在不显著损害钝化 层的情况下,能够有效改善金属-半导体接触,提高 太阳电池的整体性能.经过 LECO 处理,与传统银 铝浆料相比,纯银浆料电池的填充因子增大 1.12%, 开路电压增大 0.4%,短路电流几乎没有增大,如 表1所列.这说明使用纯银浆料可以降低金属与硅 之间的接触电阻,提升硅表面钝化效果.

表 1 不同浆料在经过 LECO 工艺后对电池性能 的影响

Table 1.Influence of different slurries on the per-formance of solar cells after LECO process.

	$V_{\rm OC}/{\rm mV}$	$J_{\rm SC}/({\rm mA}{\cdot}{\rm cm}^{-2})$	\mathbf{FF}	$E_{\rm ff}/\%$
传统银铝浆料	740	42.03	0.834	25.94
改良后纯银浆料	743	42.05	0.844	26.35

3.4 FIB-SEM 测试与分析

采用 FBI-SEM 对经历二次高温烧结以及二次 LECO 后的金属与硅之间接触形成进行微观结构分析,研究二次高温烧结及 LECO 处理前后界面的局部材料特性,揭示二次高温烧结导致电池性能下降以及二次 LECO 导致电池性能恢复的内在机理.分别准备了3组电池片样品进行 FIB-SEM测试,A组样品经过高温烧结以及随后的 LECO处理,B组样品在 LECO 处理后进一步经过580℃的二次烧结处理,而C组样品在经过580℃的二次烧结处理后再进行 LECO 处理.

样品A前表面的金属栅线和金属浆料中的玻 璃体被去除以后,样品 A 表面的 SEM 图如图 8(a) 所示. 可以看到, 样品 A 表面的金字塔附近或顶端 出现了破裂并形成了空洞,孔洞内部的银颗粒聚集 区域是金属浆料中的玻璃体被去除后形成的银硅 接触点,孔洞周围的细小白色颗粒是溶解在玻璃体 中的银微晶,如图 8(b), (c) 所示. 这些孔洞分布在 表面的局部区域,直径大小为 50-500 nm,密度约 为 3×10⁶ cm⁻². 电池片前表面金字塔的外层是由 氮化硅/氧化铝组成的抗反层和钝化层, 金字塔的 内层是硼重掺杂晶体硅,金字塔顶端出现破裂是因 为抗反层和钝化层在 LECO 工艺中产生的局部大 电流作用下被破坏,使得金属浆料中的银与重掺杂 硅形成了金属-半导体接触. 从这些孔洞分布在局 部金字塔区域可以说明,这个金属-半导体接触区 域的主体部分是不导电的,只有这些出现孔洞的开 口接触区域是导电的.

从图 8(d) 可以看出, 与样品 A 相比, 样品 B 表面的银颗粒密度显著增大, 这归因于二次烧结过 程中银颗粒更多地融入了玻璃体中. 但是在 580 ℃ 的二次烧结过程中, 经历了 LECO 工艺处理后的 银硅接触界面发生了变化. 样品 A 的图 8(b) 表明, 孔洞内主要分布着细小白色颗粒, 它们是溶解在玻 璃体中的银微晶, 正是这些银微晶与硅形成了良好 的接触. 但是, 样品 B 的图 8(e), (f) 表明, 孔洞内 除了分布有银微晶颗粒之外, 还分布有更多的白色 玻璃体. 纯银浆料的玻璃体中含有质量分数为 20%— 50% 氧化碲, 这种玻璃体的软化温度为 450—550 ℃. 因此, 样品 B 在 580 ℃ 的二次烧结过程中, 银浆 中的玻璃体已经软化, 原来经历了 LECO 处理形 成的良好的银硅接触此时已开始失效. 经过 LECO



图 8 样品 A, B, C 的微观结构 (a) 样品 A 的 SEM 图像; (b) 样品 A 的局部 SEM 图像; (c) 图 (b) 的 FIB-SEM 截面图; (d) 样品 B 的 SEM 图像; (e) 样品 B 的 FIB-SEM 截面图; (f) 图 (e) 的 EDS 图谱; (g) 样品 C 的 SEM 图像; (h) 样品 C 的 FIB-SEM 截面图; (i) 图 (h) 的 EDS 图谱

Fig. 8. Microstructure of samples A, B, C: (a) SEM image of sample A; (b) FIB-SEM cross-section of sample A; (c) EDS pattern of panel (b); (d) SEM image of sample B; (e) FIB-SEM cross-section of sample B; (f) EDS pattern of panel (e); (g) SEM image of sample C; (h) FIB-SEM cross-section; (i) EDS pattern of panel (h).

处理,由于焦耳热效应形成的银硅接触发生在局部,这些银硅接触可以看成是在银浆玻璃体中分布着无数条微小的导电通道,使得银与硅可以形成良好的接触.样品 B 再次烧结玻璃体重新软化,导致这些微小的导电通道被切断,银与硅不能形成良好的接触,接触电阻急剧增大,因此,样品 B 的效率比样品 A 的效率低很多.

样品 C 是在经历二次烧结以后在进行二次 LECO 处理, 金字塔顶端出现破裂的概率比样品 A 和 B 都要大, 因此, 样品 C 表面比样品 A 和 B 的 表面展现出了显著更高的孔洞密度, 如图 8(g) 所 示. 样品 C 的图 8(h) 恢复到与样品 A 的图 8(c) 相 同, 孔洞内主要分布着溶解在玻璃体中的银微晶, 如图 8(h), (i) 所示, 这些银微晶与硅形成了良好的 接触, 导致样品 C 的光电转换效率有重新恢复到 样品 A 的水平.

通过对样品 A, B, C 的 SEM, FIB-SEM, EDS 等测试与分析, 对经过 LECO 处理以及二次高温

烧结的电池效率会出现显著下降、以及再经过 LECO 处理后电池效率又能恢复的原因进行总结 如下.1)改进后纯银浆料电极的预烧结阶段.电极 是通过丝网印刷的方式制备的,此时电极浆料中存 在的玻璃体还没有熔化,银颗粒基本上是均匀分布 在浆料之中.随着烧结温度的升高,浆料中的有机 物首先被燃烧掉,玻璃体也开始熔化并逐渐刻蚀钝 化层,大部分银颗粒聚集成块状银,同时也有少量 的银颗粒在熔化的玻璃体中形成银胶体.在这一阶 段,电池表面的钝化层在绝大多数区域没有被玻璃 体腐蚀而受到破坏,只有极少数局部区域形成了初 步的金属-半导体接触. 2) 银硅的相互扩散与合金 化,形成导电细丝通道.在LECO工艺中,激光在 电池表面扫描诱导大量的光生载流子产生,然后在 反向偏压的作用下,在银栅线与电池发射极之间形 成局部电流. 这些局部电流会优先选择通过电阻较 低的银栅线与发射极界面,由于这些电阻较低的界 面面积很小,导致电流密度非常高,再因为焦耳热 效应,从而在这些界面产生局部高温,促进银与硅 之间的相互扩散.由于激光的快速扫描,这些局部 界面高温加热时间非常短,随后快速冷却形成银硅 合金相,最终导致在块状银电极与下面电池发射极 之间形成了导电细丝通道,这些通道是分布在银浆 的玻璃体之中.3)二次高温烧结与二次LECO工 艺.当进行第2次高温烧结时,银浆中玻璃体再次 熔化,在第1次LECO工艺中形成的导电细丝通 道被切断,银电极与下面的发射极之间的接触电阻 急剧增大,导致电池效率快速降低.随后在进行第2 次LECO处理,银电极与发射极之间又会重新形 成导电细丝通道,银硅之间形成了良好的电学接 触,因此电池的效率重新恢复到二次高温烧结前的 水平.

4 结 论

本文首先研究了反向偏压、激光强度等 LECO 工艺参数对 TOPCon 电池性能的影响. 随着反向 偏压的增大,金属电极与硅发射极的接触电阻减 小, 电池的效率增大. 当反向偏压增至一定值 (如 15 V) 时, 电池有可能会被反向击穿. 一旦电池被 反向击穿,由于电流的分流作用,光照区域的局部 导通电流密度大幅降低,产生的焦耳热也小很多, 因此, 金属与硅之间的接触电阻变大, 电池的效率 开始降低. 随着激光照射强度的增大, 比如大于 100 MW/cm²时,电池前表面的钝化层与硅可能 开始被熔化,由于熔化的钝化层与硅存在相互扩 散,使得电池发射极的方阻以及金属与硅的接触电 阻增大较大,从而导致电池的填充因子有较大的增 大,因而电池的效率降低.其次,研究了二次高温 烧结与二次 LECO 对电池性能的影响. 对经过 LECO 处理的电池片进行二次高温烧结, 随着烧结 温度的逐渐增大,电池效率开始下降.当烧结温度 从 280 ℃ 升至 680 ℃ 时, 电池效率从 26.35% 下 降至 1.3%. 但是, 对经过二次烧结的电池片再进行 二次 LECO 处理, 电池效率可以恢复到二次烧结 前的水平.采用改良后的纯银浆料制备的 TOPCon 太阳电池, 在没有经过 LECO 处理之前, 电池平均 效率只有 0.02%, 在 LECO 处理后增大至 26.35%, 甚至比使用传统银铝浆料的参考电池高出 0.41%. 最后, 通过 SEM, FIB-SEM, EDS 等测试分析, 对 二次高温烧结及二次 LECO 处理如何影响电池性

能,给出了合理的解释,这对于进一步理解和优化 LECO工艺在TOPCon太阳电池中的应用具有重 要意义.

参考文献

- Feldmann F, Bivour M, Reichel C, Hermle M, Glunz S W 2014 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 120 270
- [2] Richter A, Müller R, Benick J 2021 Nat. Energy 6 429
- [3] Anderson C L, Nemeth W, Guthrey H 2023 Adv. Energy Mater. 13 2203579
- [4] Römer U, Peibst R, Ohrdes T, Lim B, Krügener J, Bugiel E, Wietler T, Brendel R 2014 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 131 85
- [5] Haase F, Hollemann C, Schäfer S, Merkle A, Rienäcker M, Krügener J, Brendel R, Peibst R 2018 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 186 184
- [6] Hermle M, Feldmann F, Bivour M, Goldschmidt J C, Glunz S W 2020 Appl. Phys. Rev. 7 021305
- [7] Xiao Y P, Gao C, Wang T, Zhou L 2017 Acta Phys. Sin. 66 2017 Acta Phys. Sin. 66 158801 (in Chinese) [肖友鹏, 高超, 王涛, 周浪 2017 物理学报 66 66 158801]
- [8] Ren C C, Zhou J K, Zhang B Y, Liu Z, Zhao Y, Zhang X D, Hou G F 2021 Acta Phys. Sin. 70 178401 (in Chinese) [任程 超,周佳凯,刘璋,赵颖,张晓丹,侯国付 2021 物理学报 70 178401]
- [9] Yan D, Cuevas A, Michel J, Zhang C, Wan Y M, Zhang X Y, Bullock J 2021 Joule 5 811
- [10] Glunz S W, Steinhauser B, Polzin J, Luderer C, Grübel B, Niewelt T, Okasha A, Bories M, Nagel H, Krieg K, Feldmann F, Richter A, Bivour M, Hermle M 2021 Prog. Photovolt. Res. Appl **31** 341
- [11] Richter A, Benick J, Feldmann F, Fell A, Hermle M, Glunz S W 2017 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 173 96
- [12] Steinkemper H, Hermle M, Glunz S W 2014 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 131 46
- [13] Schmidt J, Peibst R, Brendel R. 2018 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 187 39
- [14] Zhang X Y, Dumbrell R, Li W Q, Xu M Y, Yan D, Jin J S, Wang Z, Zheng P T, Liu C M, Yang J 2023 Prog. Photovolt.: Res. Appl. 31 369
- [15] VDMA 2023 International Technology Roadmap for Photovoltaic p60
- [16] https://ir.jinkosolar.com/news-release/news-release-details/ jinkosolars-high-efficiency-n-type-monocrystalline-silicon-3 [2023-10-23]
- [17] Wang Q Q, Guo K Y, Yuan L, Li L Z, Peng H, Li B R, Wang A L, Zhang L Z, Wu W P, Ding J N, Yuan N Y 2023 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 253 112231
- [18] Allen T G, Bullock J, Yang X, Javey A, Wolf S D 2019 Nat. Energy 4 914
- [19] Cuevas A, Wan Y M, Yan D, Samundsett C, Allen T, Zhang X, Cui J, Bullock J 2018 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 184 38
- [20] Riegel S, Mutter F, Lauermann T, Terheiden B, Hahn G 2012 Energy Proc. 21 14
- [21] Fritz S, Konig M, Riegel S, Herguth A, Horteis M, Hahn G 2015 IEEE J. Photovoltaics 5 145
- [22] Kumar P, Pfeffer M, Willsch B, Eibl O, Koduvelikulathu L J, Mihailetchi L J, Kopecek R 2016 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 157 200
- [23] Urban T, Heimann M, Schmid A, Mette A, Heitmann J 2015

Energy Proc. 77 420

- [24] Aoyama T, Aoki M, Sumita I, Yoshino Y, Ogura A 2016 Energy Proc. 98 106
- [25] Fritz S, Emre E, Engelhardt J, Ebert S, Nowak N, Booth J, Hahn G 2016 Energy Proc. 92 925
- [26] Mack S, Schube J, Fellmeth T, Feldmann F, Lenes M, Luchies J 2017 Phys. Rapid Res. Lett. 11 1700334
- [27] Kiefer F, Krugener J, Heinemeyer F, Osten H J, Brendel R, Peibst R 2016 IEEE J. Photovoltaics 6 1175
- [28] Liang L, Li Z G, Cheng L K, Takeda N, Carroll A F 2015 J. Appl. Phys. 117 215102
- [29] Fritz S, Engelhardt J, Ebert S, Hahn G 2016 Phys. Status Solidi RRL 10 305
- [30] Mayberry R, Myers K, Chandrasekaran V, Henning A, Zhao H, Hofmüller E 2019 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Marseille, France, September 9–13, 2019

- [31] Krassowski E, Großer S, Turek M, Henning A, Zhao H 2021 AIP Conf. Proc. 2367 020005
- [32] Fellmeth T, Höffler H, Mack S, Krassowski E, Krieg K, Kafle B, Greulich J 2022 Prog. Photovolt. Res. Appl. 30 1393
- [33] Fan Y, Zou S, Zeng Y L, Dai L F, Wang Z P, Lu Z, Sun H, Zhou X S, Liao B C, Su X D 2024 Solar RRL 8 2400268
- [34] Dasgupta S, Ok Y W, Upadhyaya V D, Choi W J, Huang Y Y, Duttagupta Y, Rohatgi A 2022 *IEEE J. Photovoltaics* 12 1282
- [35] Kuruganti V V, Isabella O, Mihailetchi V D 2024 Phys. Status Solidi A 221 2300820
- [36] Höffler H, Fellmeth T, Maischner F, Greulich J, Krassowski E, Henning A 2022 AIP Conf. Proc. 2487 110001
- [37] Großer S, Krassowski E, Swatek S, Zhao H, Hagendorf C 2022 IEEE J. Photovolt. 12 26
- [38] Höffler H, Simon F, Krassowski E, Greulich J 2022 AIP Conference Proceedings 2826 040002

Influence of laser induced sintering on contact performance of TOPCon solar cells^{*}

Xie Yi-Bo¹⁾²⁾ Fang Chao-Yan²⁾ Chen De-Shuang²⁾

He Yue^{2)†} Huang Shi-Hua^{1)‡}

1) (College of Physics and Electronic Information Engineering, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

2) (Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd., Jinhua 322118, China)

(Received 29 September 2024; revised manuscript received 13 November 2024)

Abstract

Laser induced sintering, also known as laser enhanced contact optimization (LECO), can significantly reduce the contact resistance between metal electrodes and silicon in TOPCon solar cells, thereby improving its efficiency. In this work, the effects of LECO process parameters such as reverse bias and laser intensity on the performance of TOPCon solar cells are investigated and their influencing mechanisms are analyzed in detail. In the LECO process, as the reverse bias voltage increases, the efficiency of the solar cell first increases and then decreases, while the contact resistivity first decreases and then increases. When the reverse bias voltage is high, the solar cell may experience reverse breakdown. Once the solar cell experiences reverse breakdown, both the illuminated and non-illuminated areas become conducting. Due to the current diversion effect, the local conducting current density in the illuminated area is much lower than the current density without reverse breakdown of the solar cell, Therefore, the Joule heating caused by this is also much smaller, and the contact resistance between the metal and silicon increases, resulting in a decrease in the efficiency of the solar cell.

Secondly, the influence of secondary high-temperature sintering and secondary LECO on the performance of TOPCon is studied. When the secondary sintering temperature increases from 280 °C to 680 °C, the efficiency of TOPCon sharply decreases from 26.35% to 1.3%. However, by subjecting the solar cells that have undergone secondary high-temperature sintering to secondary LECO treatment, the efficiency can be restored to the level before the secondary high-temperature sintering. Thirdly, TOPCon solar cells prepared using improved pure

^{*} Project supported by the Key Research and Development Program of Zhejiang Province, China (Grant No. 2021C01006).

[†] Corresponding author. E-mail: hey@dmegc.com.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: huangshihua@zjnu.cn

silver paste does not form effective metal-semiconductor contact between the silver electrode and silicon before LECO treatment, resulting in an average efficiency of only 0.02%. However, after LECO treatment, the efficiency of solar cells using pure silver paste increases to 26.35%, which is 0.41% higher than the reference solar cells using traditional silver aluminum paste. Fourthly, a physical model of LECO induced silver-silicon contact formation is proposed, providing a reasonable explanation for how secondary high-temperature sintering and secondary LECO treatment affect the performance of TOPCon. This is of great significance for further understanding and optimizing the application of LECO technology in TOPCon solar cells.



Keywords: laser-induced sintering, TOPCon solar cell, contact formation, secondary high-temperature sintering

PACS: 88.40.jj, 88.40.fc, 88.30.gg, 72.20.Jv

DOI: 10.7498/aps.73.20241372

CSTR: 32037.14.aps.73.20241372

物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

激光诱导烧结对TOPCon太阳电池接触性能影响

谢一博 方超炎 陈德爽 何悦 黄仕华

Influence of laser induced sintering on contact performance of TOPCon solar cells Xie Yi-Bo Fang Chao-Yan Chen De-Shuang He Yue Huang Shi-Hua 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 73, 248801 (2024) DOI: 10.7498/aps.73.20241372 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.73.20241372 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

基于隧穿氧化物钝化接触的高效晶体硅太阳电池的研究现状与展望

Status and prospective of high-efficiency c-Si solar cells based on tunneling oxide passivation contacts 物理学报. 2021, 70(17): 178401 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210316

新型硒化锑薄膜太阳电池背接触优化

Back contact optimization for Sb_2Se_3 solar cells

物理学报. 2023, 72(3): 036401 https://doi.org/10.7498/aps.72.20221929

Graphene/Ag,ZnSnSe₄诱导p-n结薄膜太阳电池数值模拟

Numerical simulation of graphene/Ag_ZnSnSe_4 induced p-n junction solar cell

物理学报. 2021, 70(1): 018801 https://doi.org/10.7498/aps.70.20201194

单靶磁控溅射Cu(In, Ga)Se2太阳电池的背接触界面设计

Design of back-contact interface of Cu(In,Ga)Se2 solar cells by single-target magnetron sputtering

物理学报. 2024, 73(17): 178801 https://doi.org/10.7498/aps.73.20240732

空间太阳电池阵应变规律研究

Strain-testing research of space solar cell array 物理学报. 2021, 70(19): 198801 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210320

GaInP/GaAs/Ge三结太阳电池不同能量质子辐照损伤模拟

Modeling and simulating of radiation effects on the performance degradation of GaInP/GaAs/Ge triple-junction solar cells induced by different energy protons

物理学报. 2020, 69(9): 098802 https://doi.org/10.7498/aps.69.20191878